

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07113099 A

(43) Date of publication of application: 02.05.95

(51) Int. CI

C11D 7/60

//(C11D 7/60 , C11D 7:08 , C11D 7:10 , C11D 7:26 , C11D 7:50)

(21) Application number: 05291146

(71) Applicant

DAINIPPON JOCHUGIKU CO LTD

(22) Date of filing: 15.10.93

(72) Inventor.

KATSU SEICHI

(54) ACIDIC DETERGENT SUPPRESSED IN **CHLORINE GAS GENERATION**

(57) Abstract

PURPOSE: To provide the detergent excellent in detergency, low in generation of chlorine gas even on its mixing with a chlorine-based bleaching agent etc., comprising a monoterpene hydrocarbon and at least one kind of specific terpene- based compounds each having two or more double bonds in the molecule.

CONSTITUTION: The detergent comprises (A) a

monoterpene hydrocarbon and (B) at least one kind of compound selected from terpene-based alcohols, aldehydes, ketones and acetals each having two or more double bonds in the molecule. The component A as perfume ingredient can impart the final detergent with aromaticity, also having excellent fatty oil-solubilizing performance as a solvent, therefore, esp. preferable as an ingredient for the acidic detergent. This acidic detergent has excellent detergency for the stains in bathrooms, etc., and the cloudy stains on metal surfaces.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-113099

(43)公開日 平成7年(1995)5月2日

(51) Int.Cl.*

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C11D 7/60 // (C11D 7/60

7:08

7:10

7:26

審査請求 未請求 請求項の数4 書面 (全 10 頁) 最終頁に続く

(21)出顧番号

特顯平5-291146

(71)出顧人 000207584

大日本除虫菊株式会社

(22)出篇日

平成5年(1993)10月15日

大阪府大阪市西区土佐堀1丁目4番11号

(72) 発明者 勝 誠一

千葉県木更津市清見台1丁目20番4号

(54) 【発明の名称】 塩素ガスの発生を抑止した酸性洗浄剤

(57)【要約】

【構成】 モノテルペン炭化水素及び分子中に二重結合 を2個以上有するテルペン系にアルコール、アルデヒ ド、ケトン、アセタールから選ばれた1種又は2種以上 を配合し、次亜塩素酸塩等を含有する塩素系の漂白剤や 洗浄剤と混合したときに発生する塩素ガス量を抑止する **酸性洗浄剂。**

【効果】 本発明は、次亜塩素酸塩等を含有する塩素系 漂白剤や洗浄剤と併用したり混合したときに発生する塩 素ガスの量を抑止した酸性洗浄剤を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 モノテルペン炭化水素及び分子中に二重 結合を2個以上有するテルペン系のアルコール、アルデ ヒド、ケトン、アセタールから選ばれた1種または2種 以上を配合したことを特徴とする塩素ガスの発生を抑止 した酸性洗浄剤。

【請求項2】 下記の成分 $(a) \sim (c)$ を配合してなることを特徴とする請求項1 記載の塩素ガスの発生を抑止した酸性洗浄剤。

- (a)酸性物質または酸性物質及び酸性物質の水溶性塩 0.1~10重量%
- (b) 界面活性剤及び/またはグリコールエーテル系溶剤 0.1~25重量%
- (c)モノテルペン炭化水業及び分子中に二重結合を2個以上有するテルペン系のアルコール、アルデヒド、ケトン、アセタールから選ばれた1種または2種以

0.1~10重量%

【請求項3】 (a)成分の酸性物質または酸性物質及び酸性物質の水溶性塩に対して0.3倍量以上の(c)成分を配合したことを特徴とする請求項2記載の塩素ガスの発生を抑止した酸性洗浄剤。

【請求項4】 (a)成分の酸性物質または酸性物質の水溶性塩として、少なくともクエン酸またはクエン酸の水溶性塩を配合したことを特徴とする請求項2ないし3記載の塩素ガスの発生を抑止した酸性洗浄剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は次亜塩素酸塩等を含有する塩素系源白剤や洗浄剤と併用したり混合したときに発生する塩素ガスの量を抑止した酸性洗浄剤に関する。 【0002】

【従来の技術】浴室、トイレの汚れ成分は人体から分泌される有機物質、脂肪酸金属塩、リン酸カルシウム、酸化鉄等であることが知られている。また、台所の流し台等に使用されるステンレス面やアルミサッシのアルミ面等の金属表面のくもり汚れは空気中の酸素によって次第にそれらの金属表面が酸化されて酸化被膜を形成し、そのことにより、本来の金属表面の輝きが失われてくもり汚れになると考えられている。従来、これらの汚れを除去する洗浄剤としては、酢酸等のカルボン酸やグリコール酸、リンゴ酸等のヒドロキシカルボン酸または塩酸等の無機酸を主洗浄成分とした酸性洗浄剤や、界面活性剤やエチレンジアミン四酢酸塩等のキレート剤を主洗浄成分とした中性あるいはアルカリ性の洗浄剤が知られている。

【0003】しかしながら、酸性洗浄剤の場合はこれらの汚れに対する除去効果は優れているものの、使用者が誤って次亜塩素酸塩等を含有する塩素系源白剤や洗浄剤と併用したり混合したときに塩素ガスが発生し、人体に対する危険性が伴うという問題点があった。事実、一般家庭で塩酸等を含有する酸性洗浄剤と次亜塩素酸塩を含有する塩素系源白剤や洗浄剤を混用したことによる塩素ガス事故が何件か報告されている。一方、中性やアルカリ洗浄剤は塩素系源白剤や洗浄剤との混用による塩素ガス発生の危険性は少ないが、汚れ除去効果が極端に劣るという問題点があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は浴室やトイレ 等に存在する汚れや金属表面のくもり汚れ等に対して優 れた洗浄性を有し、しかも次亜塩素酸塩等を含有する塩 紫系漂白剤や洗浄剤と併用されたり、混合されたときに 発生する塩素ガスの量を優端に低減させた酸性洗浄剤を 提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前述の問題点を解決すべく検討した結果、単体香料の中で、モノテルペン炭化水素及び分子中に二重結合を2個以上有するテルペン系のアルコール、アルデヒド、ケトン、アセタールが酸性条件下で、酸性溶液と次亜塩素酸塩等を含有する溶液を混合したときに発生する塩素ガスを抑止する効果のあることを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0006】すなわち、本発明の酸性洗浄剤は、(a)酸性物質または酸性物質及び酸性物質の水溶性塩、

(b) 界面活性剤及び/またはグリコールエーテル系溶剤を含有する酸性洗浄剤において、塩素ガス発生抑止物質として(c)モノテルペン炭化水素及び分子中に二重結合を2個以上有するテルペン系のアルコール、アルデヒド、ケトン、アセタールから選ばれた1種または2種以上を配合することによって達成される。

[0007]

【作用】本発明酸性洗浄剤の酸性物質または酸性物質の 水溶性塩としては、特に限定されるものではなく、塩 酸、硫酸等の一般の無機酸、酢酸等のカルボン酸、グリ コール酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸等のヒドロキシカ ルボン酸、エチレンジアミン四酢酸、ヒドロキシエチレ ンジアミン三酢酸等のアミノカルボン酸、1-ヒドロキ シエチリデンー1、1ージホスホン酸、アミノトリメチ レンホスホン酸等のホスホン酸等の一般の有機酸及びこ れらのアルカリ金属塩、アンモニウム塩、低級アルカノ ールアミン塩が挙げられる。これらの酸性物質または酸 性物質及び酸性物質の水溶性塩の配合量は通常0.1~ 10重量%の範囲である。0.1重量%未満では、当然 のことながら十分な洗浄効果を示さない。なお、本発明 者等が、すでに特開平5-202394で明らかにして いるように、クエン酸及びクエン酸の水溶性塩は、酸性 条件下で、塩素ガスの発生を抑止する効果を有するの

で、本発明酸性洗浄剤の酸性物質または酸性物質の水溶性塩として特に有用である。

【0008】また、本発明に使用される界面活性剤やグリコールエーテル系溶剤は、前述の塩素ガス発生即止物質を洗浄剤中に均一に乳化あるいは可溶化させる作用と洗浄補助成分として汚れへの浸透あるいは汚れの中の有、機成分を乳化、可溶化する作用のあるものであればよく、従来の洗浄剤に使用されている一般的なものでよい。

【0009】すなわち、界面活性剤はアルキルベンゼンスルホネート、アルカンスルホネート、αーオレフィンスルホネート、ボリオキシエチレンアルキルエーテルスルホネート、ボリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェート等のアニオン系界面活性剤、ボリオキシエチレンアルキルエーテル、ボリオキシエチレンボリオキシプロピレンアルキルエーテル、ボリオキシエチレンボリオキシプロピレンブロックボリマー、ボリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、高級脂肪酸アルカノールアミ

 $R - O - (C_2H_4O)_n + (C_3H_4O)_n - R' - \dots (1)$

(式中、R、R、はそれぞれ日、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基を表し、R、R、が同時に日であることはない。 m、nは0であってもよいが、同時に0であることはない。m+nは $1\sim6$ である。)

上記一般式(I)で表されるアルキレングリコール低級アルキルエーテル系溶剤としては、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、テトラプロピレングリコールジメチルエーテル、テトラプロピレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、ポリオキシエチレン(m=1)ポリオキシアロピレン(n=4)グリコールモノエチルエーテル、ポリオキシエチレン(m=1)ポリオキシアロピレン(n=2)グリコールモノブチルエーテル等が挙げられる。これらのグリコールエーテル系溶剤の配合量は一般的に0.1~25重量%であり、好ましくは3~10重量%の範囲である。

【0011】本発明は、酸性洗浄剤において、モノテルベン炭化水素及び分子中に二重結合を2個以上有するテルペン系のアルコール、アルデヒド、ケトン、アセタールから選ばれた1種または2種以上を配合することによって、次重塩素酸塩等と併用したり混合したときに発生する塩素ガスの量を抑止したことに持徴を有する。モンテルペン炭化水素の代表例としては、リモネン、ビネン、テルピノーレン、ミルセン、アーテルピネン、ロステンドレン等が挙げられ、分子中に二重結合を有するテルペン系のアルコール、アルデヒド、ケトン、アセタールの代表例としては、リナロール、ゲラニオール、ネロール、シトラール、カルボン、シトラルジメチルア

ド、またはそのエチレン付加物等のノニオン系界面活性 削、カルボベタイン、スルホベタイン、ヒドロキシスル ホベタイン等の両性界面活性剤から1種または2種以上 を選択して使用できる。また、特殊な界面活性剤として 洗浄表面に光沢性、平滑性、防毒性、帯電防止性等の付 与あるいは洗浄剤の浸透性改良等の目的で、ジメチルシ ロキサン・メチル(ボリオキシエチレン)シロキサン共 重合体、ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチ レンポリオキシアロピレン)シロキサン共重合体等のシ リコーン系界面活性剤も使用することができる。これら の界面活性剤の配合量は、配合される前述の塩素ガス発 生抑止物質の量にも関係するが、通常0.1~25重量 %の範囲である。

【0010】グリコールエーテル系溶剤の種類も特に限定されないが、下記一般式(I)で表されるアルキレングリコール低級アルキルエーテル系溶剤が適している。 【化1】

セタール等が挙げられる。このうち、モノテルベン炭化水素は、香料成分として洗浄剤に芳香性を付与するうえ、溶剤としても優れた油脂可溶化性能を有するから、本発明酸性洗浄剤成分として特に好ましい。これらの塩素ガス発生抑止物質の配合量は、本発明酸性洗浄剤に使用される酸性物質の酸の強さとその配合量に関係するが、通常、0.1~10重量%の範囲であり、該酸性物質に対して0.3倍量以上が適当で、さらに好ましくは0.5倍量以上である。

【0012】更に、本発明酸性洗浄剤には、その他の成分として、必要に応じて殺菌剤、ハイドロトロープ剤、色素、香料、安定剤などを含有することができる。また、増粘効果を付与するために、カラギーナン、キサンタンガム等の高分子多糖類や高分子量ポリアクリル酸塩等を適宜配合してもさしつかえない。

【0013】こうして得られた本発明酸性洗浄剤は、浴室、トイレに存在する汚れや金属表面のくもり汚れに対して、従来の酸性洗浄剤と同等以上の汚れ除去性能を示し、しかも、次亜塩素酸塩等を含有する塩素系源白剤や洗浄剤と併用したり混合しても塩素ガスの発生量が極端に低いので安全性の点で非常に優れている。

【0014】次に実施例を挙げて本発明をより詳細に説明するが、本発明はその要旨を超えない限りこれらのみ限定されるものでない。実施例に先だって、まず実施例における試験方法について説明する。

【0015】(1)塩素ガス発生量の測定

酸性溶液と次亜塩素酔塩等と混合したときに発生する塩 紫ガスの量は、容量201の図1に示すような装置を用 いて測定した。図1のEで示されるビーカーに酸性溶液 を一定量採り、この中に5%の次亜塩素酸ナトリウム基 準溶液(NaOC1=5.0%、NaOH=1.0%) を一定量加え、直ちに蓋をし、マグネチックスターラー Fで混合した。また、容器中のファンDにより下方に送 風した。両液混合からう分後、塩素ガス検知管Bを備え たガス採取器Cにより容器内のガスを吸引し、容器中の 塩素ガス濃度を測定した。

【0016】(2) 湯垢汚れに対する洗浄性試験一般家庭の浴室の洗面器に付着した湯垢汚れについて、サンプルの洗浄性を評価した。洗浄性評価はセルローススポンジに一定量のサンプルをしみこませて、こすり洗いをした後の汚れ除去性を下記基準で視覚判定した。

〇:汚れが完全に落ちる。

△:汚れ落ちにむらがある。

×:汚れがほとんど落ちない。

【0017】(3) ふん便汚れに対する洗浄性試験一般家庭の便器に付着したふん便汚れについて、サンプルの洗浄性を評価した。洗浄性評価は便器に付着しているふん便汚れにサンプルをふりかけ、ナイロンタワシでこすり洗いをした後の汚れ除去性を下記基準で視覚判定した。

○: 汚れが完全に落ちる。△: 汚れ落ちにむらがある。

×:汚れがほとんど落ちない。

【0018】(4)金属表面のくもり汚れに対する洗浄 性試験

一般家庭のステンレス製流し台を用いて、サンアルの洗 浄性を評価した。洗浄性評価はポリプロピレンスポンジ に一定量のサンプルをしみこませて、ステンレス面をこ すり洗いした後のくもり汚れの除去性を下記基準で視覚 判定した。

○: ステンレス面のくもりがなくなり、光沢が回復した。

△:ややステンレス面のくもりがなくなった。

×:ほとんどステンレス面のくもりが取れなかった。 【0019】

【実施例1】表1に示す処方で、各種単体香料を配合したサンプル(酸性溶液)を調製し、直ちに、各サンプル3ml次亜塩素酸ナトリウム基準溶液3mlを混合したときに発生する塩素ガス量を測定した結果を表2、表3に示す。

【0020】 【表1】

4
2 0
4
バランス

※1:アルキル基の平均炭素数10,酸化エチレン平均付加モル数8

[0021]

	י י	配合香料	塩素ガス発生量(ppm)
	1	リモネン	0. 5>
本	2	α-ピネン	1. 5
	3	8-ピネン	1
	4	テルピノーレン	0. 5>
	5	ミルセン	0. 5>
	6	rーテルピネン	5
	7	α…フェランドレン	5
兌	8	リナロール	1
	9	ゲラニオール	0.5>
	10	ネロール	0. 5
	11	ミルセノール	0. 5 >
	12	ファルネソール	0. 5
	13	シトラール	0. 5>
91	14	カルボン	0.5>
	15	シトラルジメチルアセタール	1

[0022]

		配合条料	塩素ガス発生量(ppm)
	1	シトロネロール	140
	2	ジヒドロミルセノール	260
	3	α·テルビネオール	350
	4	ジメチルオクタノール	5 5 0
	5	1-メントール	5 5 0
	6	シトロネラール	330
	7	ピペリトン	200
	8	メントン	5 4 0
	9	フェニルエチルアルコール	400
	10	シンナミックアルコール	260
	11	リリィアルデヒド	250
比	12	α…ヘキシルシンナミックアルデヒド	3 1 0
	13	n-ノニルアルデヒド	370
i	14	サイクラメンアルデヒド	250
	15	ヘリオトロピン	280
	16	酢酸ベンジル	520
	17	酢酸第3級プチルシクロヘキシル	450
	18	ジヒドロジャスモン酸メチル	3 2 0
	19	酢酸メチルフェニルカルビニル	470
	20	酢酸テルピニル	440
較	2 i	ムスクケトン	490
	22	ァーウンデカラクトン	4 1 0
	23	クマリン	350
	24	フェニルアセトアルダヒドジメチルアセタール	490
	25		350
į		p - トルイルジメチルカルピノ <i>ー</i> ル	410
	27	pーメンタン·· 8 ·· イルアセテート	480
	28	IT	500
	29	香料無配合	5 5 0

【0023】表2,表3の結果から明らかなように、モノテルペン炭化水素であるリモネン、αービネン、βービネン、テルピノーレン、ミルセン、アーテルビネン、αーフェランドレン、分子中に二重結合を2個有するテルペン系のアルコールであるリナロール、ゲラニオール、ネロール、シールール及び二重結合を3個有するファルネソール、分子中に二重結合を2個有するテルペン系のアルデヒドであるシトラール、分子中に二重結合を2個有するテルペン系のアセタールであるシトラールジメチルアセタールに優れた塩素ガス発生抑止効果が認められた。これに対して、二重結合が1個または飽和のテルペン系アルコールであるシトロネロール、ジヒドロミルセノール、αーテルピネオール、ジメ

チルオクタノール、1 - メントール、分子中に二重結合が1個のテルペン系アルデヒドであるシトロネラール、分子中に二重結合が1個または飽和のテルペン系ケトンであるピペリトン、メントン及びその他の単体香料には、あまり良い塩素ガス発生抑止効果は認められなかった。

[0024]

【実施例2】表4及び表5に示すサンプルを調製し、直ちに、各サンプル3mlと次亜塩素酸ナトリウム基準溶液3mlを混合したときに発生する塩素ガス量を測定した結果を表4及び表5に示す。

[0025]

【表4】

配合成分(重复光)	比較		*			発		- 明		
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8
in the	3	6	3	3	3	3	6	6	6	6
#リオキシエチレン(n=8)7月キル(C₁o)エータも 次1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ずりオキシエチレン(n=5)7ホキル(C₁+)ユータル ※2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
リモネン	-		0.5	1	2	3	3	4	5	ε
イオン交換水	ルカス	HIJ	NEZ	iftea	バランス	געדוו	バテンス	izzz	iguz	RITUR.
塩素ガス発生量(ppm)	8	60	3.5	1	0.5 >	0.5 >	0.5 >	0.5 >	0.5 >	0.5

※1:アルキル基の平均炭素数10、酸化エチレンの平均付加モル数8 ※2:アルキル基の平均炭素数14、酸化エチレンの平均付加モル数5

[0026]

【表5】

配合成分(推量%)	比	权		本		発	男	
	1	2	1	2	3	4	5	6
HE FOR	3	6	3	3	6	6	6	6
ポリオキシエチレン (n=8)アルキル (C₁o)エーデル ※1	15	15	15	15	15	15	15	15
f サオ キ タ エ テ レ ン (n=5) ア ル キ \$ (C : *) エ ~ タ ホ ※2	5	5	5	5	5	5	5	5
リモネン	-	-	2	3	3	4	5	6
イオン交換水	ñÐZ	バランス	バシス	IÈDZ	ñæz	ñt/A	ri s e/x	バテンス
塩素ガス発生量(ppm)	170	1000 <	6	0.5 >	1	0.5 >	0.5 >	0.5

※1:アルキル基の平均炭素数10、酸化エチレンの平均付加モル数 8 ※2:アルキル基の平均炭素数14、酸化エチレンの平均付加モル数 5

【0027】この試験では、塩素ガス発生抑止物質としてリモネンを選択し、塩素ガス発生抑止効果に及ぼすリモネンの量的効果を調べた。表4及び表5の結果から明らかなように、リモネンの塩素ガス発生抑止効果は酸の種類に関係なく認められ、酸性物質に対して0.3倍量以上のリモネンが配合された場合に、特に優れた塩素ガス発生抑止効果が認められた。

[0028]

【実施例3】表6に示すサンプルを調製し、塩素ガス発生量、湯垢汚れに対する洗浄性を評価した結果を表6に示す。但し、塩素ガス発生量の測定は、サンプル調製後、直ちに、各サンプル3mlと次亜塩素酸ナトリウム基準溶液3mlを混合して行った。また、比較として市販の浴室用洗浄剤も同様にして評価した。

[0029]

【表6】

配合成分(请导%)		本	発	明			lt.		较
	1	2	3	4	5	1	2	3	4
グリコール段	4	4	4	4	4	4	i †i	PB	r#3
ず サオキシエチレン(n+8) アルキル(C₁。)エーテル 淡1	5	5	5	5	5	5	贬	N.	NO.
ソジウムアルカンスルフォネート ※2	5	5	5	5	5	5	被浴	中浴	7 稻
り モ ネ ン	1	-	0.5	1	1		性室	性室	ルタ
テルピノーレン	-	1	0.5	-	-		用	用	カ用
クエン食	-	-	-	1		-	洗	莼	リ決
クエン酸ナトリウム	ļ			- /	1	~	i	i	性力
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	5	5	5	5	5	5	剂	剤	Æ
イオン交換水	1972.X	バフンス	געלא	FFLA	געלא	HELT	А	В	С
塩素ガス発生量(p p m)	3	3	2.5	0.5 >	0.5 >	16	20	1	0.5 >
温垢汚れに対する汚れ除去性	0	0	0	0	0	0	0	×	×

※1:アルキル店の平均炭素数10、酸化エチレンの平均付加モル数 8 ※2:アルキル店の平均炭素数16

【0030】表6の結果から明らかなように、本発明の 酸性洗浄剤は湯垢汚れに対する洗浄性が良く、しかも次 亜塩素酸ナトリウム基準溶液と混合されたときに発生す る塩素ガス濃度はかなり低い。また、本発明洗浄剤にお いて、塩素ガス発生抑止効果に及ぼすリモネンとクエン 酸またはクエン酸ナトリウムとの相乗効果が認められ る。 【実施例4】表7に示すサンプルを調製し、塩素ガス発生量、ふん便汚れに対する洗浄性を評価した結果を表7に示す。但し、塩素ガス発生量の測定は、サンプル調製後、直ちに、各サンプル3m1と次亜塩素酸ナトリウム基準溶液3m1を混合して行った。

【0032】 【表7】

[0031]

配合成分(底量%)	本発明	比較
塩 酸	9	9
ポリオキシェチレン(n=B)アホキホ(C₁o)ェーテホ ※1	15	15
ξyオキシエチレン (n = 5) γ s + s (C ₁₄) I − γ s - ※ 2	5	5
リモネン	5	
イオン交換水	バランス	バランス
塩素ガス発生量(ppm)	0.5 >	1000<
ふん便汚れに対する汚れ除去性	0	0

※1:アルキル基の平均炭素数10、酸化エチレン平均付加モル数8

※2:アルキル基の平均炭素数14、酸化エチレン平均付加モル数5

【0033】表7の結果から明らかなように、本発明の 酸性洗浄剤はふん便汚れに対する洗浄性が良く、しか も、塩素ガス発生量はかなり低い。

[0034]

【実施例5】表8に示すサンプルを調製し、塩素ガス発生量、ステンレス表面のくもり汚れに対する洗浄性を評

価した結果を表8に示す。但し、塩素ガス発生量の測定は、サンプル調製後、直ちに、各サンプル3mlと次亜塩素酸ナトリウム基準溶液3mlを混合して行った。

[0035]

【表8】

配合成分(纸量%)	本発明	比	₩.
70 H AZ // (2K 18 70 /	1	1	2
群 放	0.3	0.3	
ジエクノールアミン			1
ソジウムアルカンスルフォネート ※1	1	1	1
#9##9Ifb>(n=5)7###(C14)1-7# ※2	0.5	0.5	0.5
リモネン	0.2		
プロピレングリコールモノメチルエーテル	5	5	5
イオン交換水	バランス	バランス	パランス
塩素ガス発生量(ppm)	1	17	0.5 >
ステンレス要面のくもり汚れに対する汚れ除去性	0	0	×

※1:アルキル基の平均炭素数16

※2:アルキル基の平均炭素数14. 酸化エチレン平均付加モル数5

【0036】表8の結果から明らかなように、本発明の 酸性洗浄剤はステンレス表面のくもり汚れに対して良い 洗浄性を示し、しかも塩素ガス発生量はかなり低い。 【0037】

【発明の効果】本発明は、浴室やトイレ等に存在する汚れや金属表面のくもり汚れ等に対して優れた洗浄性を有し、次亜塩素酸塩等を含有する源白剤や洗浄剤と併用したり混合しても塩素ガスの発生を極端に抑止した酸性洗浄剤を提供する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 塩素ガス濃度を測定するために用いる装置の正面断面図である。

【符号の説明】

A:容量201の容器

B: 塩素ガス検知管

C:ガス採取器

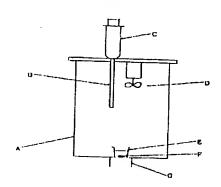
D:ファン

E:ビーカー

F:攪拌子

G:マグネチックスターラー

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6 CliD 7:50) 識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所